ハロゲン化カルボニル-水錯体の構造

(信州大工) 田中伸明 為実 匠 錦織広昌 藤井恒男

<序>ハロゲン化カルボニルは酸素存在下ハロゲン化炭化水素の光分解や光触媒反応で生成 する。反応物より有毒である場合が多く処理法が問題になる。アルカリ水溶液中では容易に 分解反応が進行するが、水蒸気との反応は遅く塩化エチレン類の二酸化チタン光触媒を用い た分解反応で生成するホスゲンは反応系に長く留まる[1]。我々は MP2 レベルの計算よりホ スゲンと水は錯体(Cl₂CO-H₂O)を形成し、C - Cl…O 相互作用のある平面型錯体、C…O 相互 作用のある垂直型錯体の 2 つの安定構造をもつことを報告した [2]。本研究では他のハロゲ ン化カルボニル(FXCO, X = F or Cl) - 水錯体の安定構造を MP2 法、密度汎関数法(B3LYP) により求め、ハロゲンの違いが錯体構造に与える影響についてホスゲン - 水錯体の結果も含 めて検討する。

<計算方法 > Gaussian 03 あるいは GAMESS を用いて MP2/aug-cc-pVTZ 及び B3LYP/aug-cc-pVTZ レベルまで H₂O、FXCO、FXCO-H₂O の構造最適化・振動数計算を行った。CCSD(T)レベルのエネルギー計算を行った。自然 population 解析により電子分布を計算した。

<結果・考察>MP2計算、B3LYP計算ともFXCO-H2O 錯体は2つの安定構造に収束した。 図1に得られた安定構造I、IIを示す。IはC=Oの酸素の非共有電子対と水のH間の水素結 合錯体、IIはC=O相互作用のある垂直型錯体である。FCICO-H2O 錯体の構造IではCI原子 側でなくF原子側に水分子が配置する構造が安定であった。また、構造IIではH7が垂直方 向から 30-40°F3 側に傾いた構造となった。FとClの原子の全電荷が大きく異なるためで あろう。表1にaug-cc-pVTZ基底関数を用いて得られた相互作用エネルギーと核間距離を示 す。F2CO-H2O、FCICO-H2Oとも錯体Iのほうが錯体IIよりC1-O2、O5-H6 結合が伸び、 O5-H7 結合は縮んでいる。単量体のCO 結合距離はF2CO (MP2, 1.178Å; B3LYP, 1.171Å)、



図 1. ハロゲン化カルボニル - 水錯体の最適化構造

	F_2CO-H_2O				FClCO-H ₂ O			
	Complex I		Complex II		Complex I		Complex II	
	MP2	B3LYP	MP2	B3LYP	MP2	B3LYP	MP2	B3LYP
$E_{\rm com}$	- 10.56	- 9.52	- 16.41	- 12.21	- 10.35	- 8.96	- 13.79	- 8.28
<i>r</i> _{C1-O2}	1.181	1.175	1.179	1.173	1.185	1.176	1.182	1.174
<i>r</i> _{O5-H6}	0.9639	0.9643	0.9621	0.9623	0.9640	0.9643	0.9626	0.9624
<i>r</i> _{O5-H7}	0.9608	0.9612	0.9612	0.9618	0.9608	0.9612	0.9617	0.9617
<i>r</i> _{C1} _{O5}	3.764	3.878	2.637	2.773	3.875	3.978	2.758	2.942
<i>r</i> _{O2} _{H6}	2.086	2.139	2.899	3.064	2.087	2.148	2.752	2.938

表 1. 錯体の相互作用エネルギー(kJ mol⁻¹)と核間距離(Å)

Calculated using the aug-cc-pVTZ basis set and corrected for BSSE.

FCICO (MP2, 1.181 Å; B3LYP, 1.172 Å)であり、 H₂O 単量体の OH 結合距離は MP2, 0.9614 Å、 B3LYP, 0.9619 Å である。表には示していないが、 C1-F3、C1-X4 結合距離は減少した。MP2 と比較 し B3LYP の計算結果では分子間距離が大きく相互 作用エネルギーは小さい値が得られた。垂直型錯体 で比較すると H₂O との相互作用エネルギーは Cl₂CO、FCICO、F₂CO の順に大きくなった。

 F_2CO-H_2O 錯体の自然 population 解析の結果を 表 2 に示す。錯体形成による電荷移動(CT)の 2 次の摂動エネルギーは錯体 I では分子間で O2 の非 結合性軌道(n軌道)から O5-H6 の反結合性o軌道 が大きく、分子内で O2 の n 軌道から C-F の反結合 性軌道が増加した。錯体 II では分子間で O5 の n 軌 道から C1-O2 の反結合性 π 軌道への CT が大きく、 分子内で錯体 I と同じ傾向の変化があるが小さい値 となった。錯体形成による結合長の変化は電荷の再 分配を反映している。正味の CT は錯体 I で F₂CO から H₂O に 3.6 me、錯体 II で H₂O から F₂CO に 4.1 me であった。

 K. Oki, S. Tsuchida, H. Nishikiori, N. Tanaka, and T. Fujii *Int. J. Photonenergy* 2003, *5*, 11.

[2] N. Tanaka, T. Tamezane, H. Nishikiori, and T.Fujii J. Mol. Struct. (Theochem) 2003, 631, 21.

表 2. F₂CO-H₂O 錯体の自然 population 解析

用牛个厂						
parameter						
Complex I						
intermolecular						
$E^{(2)}$ $n_{1 \text{ O}2} \rightarrow \sigma^{\star}$ O5-H6	4.2					
$E^{(2)}$ $n_{2 \text{ O}2} \rightarrow \sigma^{\star}$ O5-H6	8.4					
intramolecular						
$\Delta E^{(2)}$ $n_{2 \ O2} \rightarrow \sigma^{*}$ C1-F3	- 9.1					
$\Delta E^{(2)}$ $n_{2 \ O2} \rightarrow \sigma^{*}$ C1-F4	- 11.0					
$\Delta E^{(2)}$ n_2 F3 $ ightarrow$ σ^* C1-O2	+1.3					
$\Delta E^{(2)}$ n_3 F3 $\rightarrow \pi^*$ C1-O2	+4.1					
$\Delta E^{(2)}$ n_2 F4 $ ightarrow$ σ^* C1-O2	+1.0					
$\Delta E^{(2)}$ n_3 F4 $\rightarrow \pi^*$ C1-O2	+1.3					
Complex II						
intermolecular						
$E^{(2)} n_2 _{05} \rightarrow \pi^* _{C1-O2}$	8.5					
$E^{(2)}$ n_3 F3 \rightarrow Ryd* 05	0.2					
$E^{(2)}$ n_{3} F4 \rightarrow Ryd* 05	0.2					
intramolecular						
$\Delta E^{(2)}$ $n_{2 \ 02} \rightarrow \sigma^{*}$ C1-F3	- 1.3					
$\Delta E^{(2)}$ $n_{2 \ 02} \rightarrow \sigma^{*}$ C1-F4	- 1.4					
$\Delta E^{(2)}$ n_2 F3 $ ightarrow$ σ^* C1-O2	+1.1					
$\Delta E^{(2)}$ $n_{2 \text{ F4}} \rightarrow \sigma^{*}$ C1-O2	+1.0					
in kJ mol ⁻¹						